









Ansprechpartner

Antje Oßmann

KERAMIKBEARBEITUNG

LEISTUNGSMERKMALE

Schneiden, Scriben und Bohren von keramischen Materialien wie:

- Al₂O₃ 96 %; Al₂O₃ 99,6 %
- monokristallines Al₂O₃ (Saphir)
- AIN (Aluminiumnitrid)
- Si₃N₄ (Siliziumnitrid)
- SiC / BC (Silciumcarbid/Borcarbid)
- LTCC-Keramik
- poröse Keramik
- glasierte Keramik
- Quarzglas
- strukturierte Substrate

ANWENDUNGSGEBIETE

- Herstellung von vereinzelbaren Substraten für elektronische Schaltungen (mit Positionsmarkierungen, Bohrungen, Ritzlinien etc.)
- Reibschienen
- keramische Distanzstücke, Washer, Diffusoren
- Filterelemente aus porösen Keramiken
- funktionelle Keramiken (z.B. Konvertersubstrate)

BEARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

- sehr feine Strukturen durch gute Fokusierbarkeit des Laserstrahls (Schnittfugen bis zu 0,07 mm möglich)
- kurzfristige und kostengünstige Fertigung der gewünschten Werkteile durch hohe Flexibilität des Lasers sowie die unproblematische Korrektur der Geometrien für Prototypenund Musterfertigung
- Bearbeitung mit CO, oder/und YAG-Laser möglich
- Bearbeitung von Keramiksubstraten bis 9" x 9"
- Standarddicke bis 3 mm (größere Dicken auf Anfrage möglich)
- Einschusstiefe beim Scriben:
 - > typisch: 40 % der Substratdicke
- Maßgenauigkeit der Scribelinien:
 - Sollmaß ± 0,05 mm; wobei die Angabe für die Abstände der Linien untereinander sowie zu den geschnittenen Außenkanten gelaserter Substrate gilt
 - > bei ungelaserten Außenkanten gilt die Maßgenauigkeit zu den vereinbarten Anschlagpunkten bei der Bearbeitung
- Bruchkantengenauigkeit der Scribelinien:
 - Sollmaß 0,050 + 0,150 mm; wobei die Abbruchkanten mindestens die fünffache Breite der Substratstärke haben sollten
 - > Grat nach dem Brechen < 0,02 mm
- Schußabstände für Scribelinien:
 - > frei programmierbar Standard: 0,15 mm
- Maßgenauigkeit: beim Bohren und Schneiden
 - > Bohr- und Schnittpositionen bis ± 0,05 mm
 - > Schnittkonturen bis ± 0,05 mm
 - Mindestabstand zwischen Schnittkonturen sowie zur Substratkante muss Substratstärke sein
- Nachbehandlung von Materialaufwurf:
 - > bei der Bearbeitung entsteht ein unvermeidlicher Aufwurf aus verglastem Keramikmaterial um die Einschüsse herum
 - Lieferung der bearbeiteten Substrate mit Nachbehandlung (Entfernung des Aufwurfs durch Absaugen, Bürsten, Ultraschallbehandlung) oder ohne
 - > Materialausbrüche auf der Rückseite des Substrates (Austrittsseite des Laserstrahls) < 0,15 mm
 - > Kantenschliff, Glaskugelstrahlen
 - > Oberflächenschleifen, Läppen und Polieren in Kooperation mit Fertigungspartnern

